- (19) Japan Patent Office (JP)
- (12) Unexamined Japanese Patent Publication (A)
- (11) Unexamined Japanese Patent Publication No.S57-184207
- (43) Date of Publication of Application November 12, 1982
- (51) Int.Cl. $^3$  H 01 C 7/10
- (54) Thick Film Varistor
- (21) Application Number: S56-69518
- (22) Date of Filing: May 8, 1981
- (72) Inventor: Akihiro Takami
  c/o Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-shi
- (72) Inventor: Minoru Masuda

  c/o Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

  1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-shi
- (71) Applicant: Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.

  1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-shi

## [CLAIM]

Athickfilmvaristorcomprisingvaristorpowders, a metal oxide additive, and glass to combine these to each other, characterized in that a paste prepared by solid content and a solvent including a viscosity improver is applied on an electric insulating substrate directly or indirectly via electrodes and sintering it at a temperature equal to or higher

.

than a melting point of glass to form a varistor film, the solid content including the varistor powders the component of which is ZnO and  $Bi_2O_3$  in 96 - 99.8mol% and 0.2 - 5mol%, respectively,  $Bi_2O_3$  and  $Co_2O_3$  as the metal oxide additives in 2 - 50% by weight and 1 - 20% by weight, respectively, to the varistor powders, and glass in 2 - 50% weight to the total amount of the varistor powders, the metal oxide additives and the glass.

## [Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 a cross-sectional view of a thick film varistor which shows one embodiment of this invention, and Fig. 2 is a view which shows a voltage - current characteristic of the same varistor, and Fig. 3 is a circuit diagram of a test equipment which tests a pulse-resistant voltage of the thick film varistor.

- 1 ... electric insulating substrate, 2, 4 ... electrode,
- 3 ... varistor film.

## [Amended CLAIM]

A thick film varistor manufactured by preparing a paste of solid content and a solvent including a viscosity improver, applying the paste on an electric insulating substrate directly or indirectly via electrodes and sintering it at a temperature equal to or higher than a melting point of glass to form a varistor film, the solid content comprising varistor powders whose component is ZnO and  $Bi_2O_3$  in 95 - 99.8mol% and 0.2 - 5mol%,

. .

respectively,  $Bi_2O_3$  and  $Co_2O_3$  as metal oxide additives in 2 - 50% weight and 1 - 20% weight, respectively, to the varistor powders, and glass which combines the varistor powders and the metal oxides additives in 2 - 50% weight to the total amount of the varistor powders, the metal oxide additives and the glass.

## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報(A)

昭57—184207

\$)Int. Cl.3 H 01 C 7/10

識別記号

庁内整理番号 6918-5E **69公開 昭和57年(1982)11月12日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

❷厚膜パリスタ

创特

願 昭56-69518

②出 願 昭56(1981)5月8日

⑩発 明 者 高見昭宏

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

仰発 明 者 増田稔

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

创代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 細 報

1、発明の名称 鷹雌パリスタ

#### 2、 特許 請求の範囲

パリスタ粉体と金属酸化物添加剤とこれらを結合するガラスとからなる厚膜パリスタにおいて、前記パリスタ粉体の租成を2n0。Bi20。の形でそれぞれ95~99.8 mol が、O.2~5 mol がとし、金属酸化物添加剤としてBi20。とCo20。を用い、金属酸化物添加剤としてBi20。とCo20。を用い、その重量が、リスタ粉体に対してそれぞれ2~50重量が、1~20重量がである間形がカラスの結量に対して2~50重量がである間形分に増粘剤を含む溶剤を加えたベーストを電気絶数性拡板の上に直接あるいは電優を介して塗布し、ガラスの触点以上で続けてパリスタ。

#### 3、発明の詳細な説明

本 発明は、 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> を 添加 した酸化亜 鉛 焼結体を微粉砕して得た粉末(以下バリスタ粉 体と呼ぶ)と Bi<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 粉末からなる金属酸化物添加剤とこれを固着するためのガラスフリットからなるパリスタ膜に一対の電極を付与した厚膜パリスタに関するものである。

従来から電気部品、機器に用いられているパリスタとして知られているものに S1C パリスタ、Si パリスタ、その他セレン、 …酸化銅あるいは酸化物半導体等を用いたパリスタがあるが、いずれも単体状の形状を有したものである。これらは微小、海形化部品、機器への対応が、その工法や性能から困難であった。

本発明によれば、厚膜バリスタ、特に10~ 100 μm 程度の膜厚を有するものに特に有効であり、微小、 海形化部品、 機器への対応も十分可能である。

以下、図面に基づいて本発明を説明する。

第1 図において、1 は電気絶縁性で耐熱性を有 する蒸板、2 と4 は電極、3 はパリスタ膜でパリスタ粉体と金属酸化物添加剤とガラスとからなる。 また、第2 図は本発明による厚膜パリスタの電圧 一電流特性を示すものである。周知のようにバリスタの電圧一電流特性は次の実験式で示される。

 $I = (V/C)^{\alpha}$ 

ただし、I:電流、α:非直線指数、V:電圧、C:定数。

電流をIc(ミリアンペア)流したときの電圧を Vcとすれば、Vcは電流Icにおけるパリスタ電 圧と定義される。とのα、Vcはパリスタの特性評 価において重要を役割をもつ。すなわち、αの大 きなパリスタは性能がよく、また Vc は適用する 機器等の慣圧に対応する。

本発明による素子にパリスタ作用が生じる原因や、性能等に関連する要因は、その複雑な組成、 徴視的構成等から十分には明らかになっていない。 しかし、本発明者らは実験の結果、電気特性がパリスタ粉の組成、金属酸化物添加剤の組成、これ らを結合するガラスの種類、増粘剤との組合せ、 工程における態成条件等によって変わることを見 出した。

本発明において使用したパリスタ粉は次のよう

配置されるのが望ましいので、粒径はパリスタ粉体の粒径よりも細かい方がよい。そこで、金属酸化物脈加剤の粒径としては0.1~3 μm のものを用いた。

一方、結合剤としてのガラスフリットは、空気 中で焼成した場合に焼成温度で充分溶融し、バリ スタ粉体、金属酸化物能加剤を互いによく結合さ せ、同時に基板上または低極上によく固着するも のであればよい。また、厚膜パリスタとしての電 気特性を現出しうるものであることは言うまでも ない。この目的に対して好ましい性質を示すガラ スフリットは硼酸パリウム亜鉛ガラスであった。 とりわけ好ましい特性を示すこのガラス組成は、一 30~45重進多の酸化側索(B,O,)と、10~ 40重量がの酸化パリウム(Ba0)と、15~45 重量もの酸化亜鉛(ZnO)の組成であった。ガラ スフリットの作成は、従来よく知られている方法 によった。 すをわち、 所定のガラス組成分を配合 し、高温で溶融させた後、水中に入れて急冷する。 その後、所要の粒径まで微粉砕する。 ガラスフリ

にして作った。すなわち、酸化脈鉛(2n0)粉末95~99.8 mol まと酸化ビスマス(Bi<sub>2</sub>05)粉末0.2~5 mol あをよく混合した後、1000~1400℃の温度で空気雰囲気中において0.5~5時間焼成し、得られた焼結体を微粉砕する。とこで、亜鉛に対するビスマスが0.2 mol あより少なくなると、添加しない場合に比べて電気特性の改善に顕者な効果が認められず、またビスマスを5 mol あより多く添加すると特性を劣化させることが分った。バリスタ粉体の粒径はバリスタベーストの印刷適性と電気特性に影響する。使用可能な平均粒径は3~10μmである。

金属酸化物添加剤として用いた酸化ビスマス(Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)粉末と酸化コパルト(Co<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)粉末は 試薬を用い、その添加量はバリスタ粉体に対して それぞれ2~5〇重量多、1~2〇重量多とした。 この場合も、添加量が上記の範囲外では電気特性 が悪くなったり、特性劣化を起こしやすくなった。 金属酸化物添加剤はこの厚膜バリスタの微細構造 上、バリスタ粉体の粒子一つ一つを取断むように

ァトの粒径も電気特性に影響を与えるので、その 平均粒径はO.5~1 O μm が好ましい。

これらのバリスタ粉体と金属酸化物脈加剤とガ ラスフリットおよび増粘剤を含む溶剤によりパリ スタペーストを作る。その方法はこれらの組成物 を配合し、3段ローラ、フーバマーラ等の混練機 でよく混合して均一分散させ、所定の粘度のもの を得る。例えば、スクリーン印刷法の場合のバリ スタペーストを作るには、パリスタ粉体と金属酸 化物添加剤の合計重量で50~98重量を、ガラ スフリット2~50重量もよりなる固形物55~ 96重量部に対して、増粘剤を含む溶剤が5~45 重量部の範囲が好ましい。ガラス量が2重景多よ り少ないと、パリスタ粉体の結合力が弱まり、気 孔の多い素子となって電気特性や安定性が低下す る。また、60重量もをとえるとパリスタ電圧が 増大し、パリスタ膜が電気的負荷によって破壊さ れやすくたる。

溶剤および増粘剤はベーストを作るために必要なものであり、バリスタ膜の焼成中に飛放するも

のであれば特にその種類に制限はないが、プチラール樹脂をテレビン油に溶解したものを用いた。 上記したバリスタベーストの粘度は 500~2000 ポイズである。

本発明において用いた電極材料は、銀粉と酸化ビスマスと増粘剤を含む銀ペーストである。なお、銀以外にも金、白金やパラジウムの粉末を含むペーストも低極に用いることができる。銀ペーストは、平均粒子後0.1~5µmの銀粉と、酸化ビスマスと密剤を含む増粘剤からなり、これを混合して銀ペーストとして用いる。

次に、厚膜バリスタの製造方法を第1図を用いて述べる。耐熱性で電気絶縁性を有する基板1例 えばアルミナ、フォルステライト、結晶化ガラス 等の表面に銀ペーストを塗布し、乾燥後900℃ の最高温度を有するトンネル炉中で空気雰囲気中 で焼成して銀電板2を作る。次に、この電極2の 上にバリスタペーストを塗布し、乾燥後、上配と 同じ方法でパリスタ膜3を作る。次に、同じ銀ペーストを増い、同じ方法によりパリスタ膜3の上

Zn0をそれぞれ35重張が、30重量が、35重量がとし、これを1200℃で溶融し、水中に投入急冷して相粉砕してから、ボールミルを用いて平均粒子径5μmのガラスフリットを作った。

このバリスタ粉末と金属酸化物添加剂とガラスフリットを下記の喪に示すような各種割合で混合した固形分80重量部と、増粘剤を含む溶剤20重量部を加えてフーバマーラでよく混練してパリスタペーストとした。増粘剤は15重量多のプチラール樹脂と85重量多のテレビン油よりなる。また、電極材料は銀粉95対酸化ビスマス(Bi<sub>2</sub>0<sub>3</sub>) 5の重量比の粉末にカルビトールアセテートの溶剤中にエチルセルローズを溶解したものを用いた。

そして、鍛ペーストをまずアルミナ基板上にスクリーン印刷法により資布し、乾燥後、最高温度90℃で10分間保持するトンネル炉中を通し、空気雰囲気中で焼成した。次に、バリスタペーストを同じ方法で塗布し、焼成した。こうして得られたバリスタ膜の厚さは30μmであった。つづいて、同じ銀ペーストを20mmの電極面積に塗布

にて極々を形成する。で極々を焼成後、必要に応じてとれらの焼成温度より低い温度で被覆できるオーバーコートガラスまたは樹脂で保護して特性の劣化を防止する。ここで、バリスタベーストを直接基板1上に塗布するようにしてもよい。

以下、さらに具体的な実施例を挙げて発明の内容を述べる。

酸化亜鉛(2n0)粉末と酸化ビスマス(Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)粉末が各種割合で含まれるように秤量、配合した粉末を、ライカイ機を用いてよく混合し、この粉末を1350での温度で空気中雰囲気の下で1時間加熱した。このようにして得られた焼結モスタンミルを用いて租粉砕し、つづいてボールミルで微粉砕して平均粒子径Θμπの粉末とした。金酸化コパルト(Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)は市板の試楽級を用いた。これらをボールミルで微粉砕し、平均粒子径のよりは市板の試楽級を用いた。これらをボールミルで微粉砕し、平均粒子径1μπの粉末とした。その各々の添加量をパリスタ粉体に対する割合で各種用意し、実験した。ガラスフリット組成としてB<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、BaO、

し、同じ方法で焼成した。

とのようにして得られた厚膜バリスタの電気特性、 Vo,α,耐バルス電圧を同じく下記の表に示す。 Cの場合のαは電流1 m A と 1 O m A の電圧を用いて計算して求めた。 Vc は電流1 O m A における電圧で表わした。 また、耐パルス電圧とは異常高電圧が厚膜バリスタに印加された時に、 矩脚パリスタが特性劣化を起さずに 異常常配圧を抑制パロ とを言う。 したがっている 最近にが大きい厚膜バリスタ程にの原膜が は、 要して35μ P のコンデンサに充電し、 で 現して35μ P のコンデンサに充電し、 それを厚膜パリスタに 放電する。 それを2回線返し、厚膜パリスタの V 10 m A が初期値に対して-10%劣化する電圧を耐バルス電圧とした。

(以下生日)

10

Ý,
扫
K
無
፥
:

· —											Д.,						
難パルス	田田	દ	7.3	126	135	145	150	120	52	98	116	153	136	112	9 4	96	121
	12010		5.3	E. 6	12.5	14.7	15,2	13.2	7.6	9.4	11.6	18.2	17.3	15.4	10.5	7.2	12,6
	٥ ح	3	9.6	10.8	11.6	12.0	12,4	13.5	18.3	12.8	13,1	13.0	13.6	14.2	13,9	9.8	10,4
ガラス		阿爾	1	Ø	9	10	20	90	70	40	"	II	u	"	u u	H	n
金属酸化物添加剤	<b>B</b>	Co 203	æ	u u	"		"	"		ຜ	"	"	u		u u	S.	ll ll
金属酸化	重量	B1203	0	"	"	"		11	"	5		"	"	u	u	<b>-</b>	2
パリスタ形体	組成(mol %)	B1203	0.	"		ii ii	"	ll l		o	0.2	-	8	ဖ	۲	0.	,
バリス	組成(	ZnO	66	*	*	"	"	"	*	8	8.66	66	80	96	89	66	"
1,1	<b>L</b> 4	Ę	¥	N	ო	4	ເດ	Φ	*	% 00	60	ō	F	12	Ę.	<u>4</u>	15

												_
見 パラス	阿田	ε	047	136	118	51	4	122	136	152	141	6.9
	י שי		16.3	19.2	13,4	6.2	6.4	12,6	15,3	17.5	15,9	12,6
	Ϋ́с	£	12,6	14.0	14.3	15.6	10.6	11,2	12,8	13.2	13.6	14.6
ガラス重量の			40	#	#	"	"	"	н	H	"	"
金属酸化物添加剤	(68)	Co 203	5	"	,	"	9.0	+	ĸ	10	20	30
金属酸化	<b>₩</b>	81203	ທ	20	20	5	0	"	, ,,	"	u	u
パリスタ粉体	組成(mo1%)	Bilos	0.	u .	"		II	u u	"	H	II .	N N
バリス	超成(	2 n O	66	,	#	"	#	#	"	"	#	*
1	e z	Į	16	17	5		<b>%</b>	۲ų	В	ន	24	Ŕ

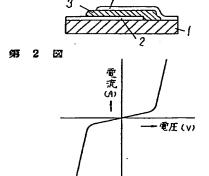
#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す厚膜バリスタの断面図、第2図は同バリスタの電圧一電流特性を示す特性図、第3図は厚膜バリスタの耐バルス は 数11 電圧を試験装置の回路図である。

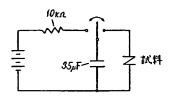
1 ……電気 絶縁性 基板、2 . 4 ……電優、3 … … パリスタ膜。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図



第 3 図



## 特開昭57-184207 (5)

# 手続補正書

昭和 56年 10 月点

特許庁長官殿

1 事件の表示

昭和 56年 特 許 願 第 69518号

2 発明の名称

厚膜バリスタ

3 補正をする者

事件との関係特許出願人大阪府門真市大字門真1006番地名ないたるないためるないためるはいますが、はいまずが、はいますが、はいますが、はいまずが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいますが、はいまが、はいまが、はいまが、はいまが、はいまが、はいまが、はいまがは、はいまが、</li

4代理人 〒571

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

モ 名 (5971)弁理士 中 尾 敏 男 (ほか 1名)

(連絡先 電話(東京)437-1121 特許分室)

5補正の対象

明細書の特許請求の範囲の機明細書の発明の詳細な説明の概

#### 2、特許請求の範囲

#### 6、補正の内容

- (1) 明細書の「2、特許請求の範囲」の項を別 紙の通り補正いたします。
- (2) 同第1頁第19行の「Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>」を「Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>」と補正いたします。